DERWENT-ACC-NO:

2003-517213

DERWENT-WEEK:

200349

COPYRIGHT 2005 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Pattern sheet manufacturing method used in color filter

of electronic displays, involves <u>transferring</u> ink layer on <u>substrate</u> to predetermined <u>sheet</u> by piling and

pressing substrate on predetermined sheet

PATENT-ASSIGNEE: FUJI PHOTO FILM CO LTD[FUJF]

PRIORITY-DATA: 2001JP-0302811 (September 28, 2001)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE

800

PAGES MAIN-IPC

JP 2003103895 A

April 9, 2003

N/A

B41M 001/34

APPLICATION-DATA:

PUB-NO

APPL-DESCRIPTOR

APPL-NO

APPL-DATE

JP2003103895A

N/A

2001JP-0302811

September 28, 2001

INT-CL (IPC): B41F017/14, B41M001/10, B41M001/34, G02B005/20

ABSTRACTED-PUB-NO: JP2003103895A

BASIC-ABSTRACT:

NOVELTY - Ink layers (14a,14b,14c) are formed by injecting inks (13a,13b,13c) of red, green, blue (RGB) color in each pool portion (12) on a substrate (10). The ink layer on the <u>substrate is transferred</u> on to a predetermined <u>sheet</u> by piling and pressing the <u>substrate</u> on the predetermined <u>sheet</u>.

DETAILED DESCRIPTION - An INDEPENDENT CLAIM is also included for pattern sheet production unit.

USE - for manufacturing pattern sheet used in color <u>filter</u> of electronic displays and <u>organic electroluminescence</u> displays.

ADVANTAGE - Provides a cheap manufacturing method of the pattern <u>sheet, by transferring</u> the ink layer on <u>substrate</u> to the predetermined <u>sheet</u>.

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The figure shows the schematic view of the pattern sheet manufacturing process.

substrate 10

pool portion 12

inks 13a-13c

ink layers 14a-14c

CHOSEN-DRAWING: Dwg.2/9

TITLE-TERMS: PATTERN <u>SHEET</u> MANUFACTURE METHOD COLOUR <u>FILTER</u> ELECTRONIC DISPLAY

TRANSFER INK LAYER <u>SUBSTRATE</u> PREDETERMINED <u>SHEET</u> PILE PRESS <u>SUBSTRATE</u> PREDETERMINED <u>SHEET</u>

DERWENT-CLASS: P74 P75 P81 T04 U14

EPI-CODES: T04-H03C3; U14-J02D2; U14-J03;

SECONDARY-ACC-NO:

Non-CPI Secondary Accession Numbers: N2003-410082

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2003-103895 (P2003-103895A)

(43)公開日 平成15年4月9日(2003.4.9)

(51) Int.Cl.7	識別記号	F I 7-73-1	テーマコード(参考) 2H048 E 2H113	
B41M 1/34				
B41F 17/14		B41F 17/14 E 2H		
B41M 1/10		B41M 1/10		
G 0 2 B 5/20	101	G 0 2 B 5/20 1 0 1		
	•	審査請求 未請求 請求項の数8 OL (全 8 頁)	
(21)出願番号	特顏2001-302811(P2001-302811)	(71)出顧人 000005201		
		富士写真フイルム株式会社		
(22)出顧日	平成13年9月28日(2001.9.28)	神奈川県南足柄市中沼210番地		
		(72)発明者 小川 正太郎		
		静岡県富士宮市大中里200番地	第 士写真	
		フイルム株式会社内		
		(72)発明者 永野 英男		
		静岡県富士宮市大中里200番地	第士写真	
		フイルム株式会社内		
		(74)代理人 100094330		
		弁理士 山田 正紀 (外2名)		

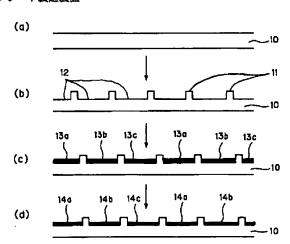
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 パターンシート製造方法およびパターンシート製造装置

(57)【要約】

【課題】 低コストでパターンシートを製造することの できるパターンシート製造方法およびパターンシート製造方法およびパターンシート製 造装置を提供することを目的とする。

【解決手段】 基体10表面に所定パターンの凸部による隔壁11を形成することにより、RGB3色のインク層に対応する液溜まり部12を形成する。次に、基体10上の各液溜まり部12に、RGB3色のインク13a,13b,13cをそれぞれ注入し、それらのインクを乾燥させて各液溜まり部12にRGB3色のインク層14a,14b,14cを形成し、次に、基体10を、所定のシートに重ね合わせて押圧することにより、基体10上の各インク層をシート上に転写して、シート表面にRGB3色のストライプ状のパターンが形成されたパターンシートを製造する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 所定の基体表面に所定パターンの凹凸部 をもつ型付けを形成する型付け形成工程と、

前記型付けが形成された基体の、該型付けの凹部にイン クを注入し該インクを乾燥させて該凹部にインク層を形 成するインク層形成工程と、

前記インク層が形成された基体を、所定のシートに、該 インク層が該シート側を向くように重ね合わせて押圧す ることにより、該基体上のインク層を該シート上に転写 する転写工程とを有することを特徴とするパターンシー 10 ト製造方法。

【請求項2】 前記型付け形成工程が、1つの基体表面 に、複数色のインク層に対応する凹部をもつ型付けを形 成する工程であり、

前記インク層形成工程が、前記1つの基体の、各色のイ ンク層に対応した凹部に各色のインクを注入し該各色の インクを乾燥させて該凹部に各色のインク層を形成する 工程であって、

前記転写工程は、前記シート上に、前記基体上の複数色 のインク層を転写する工程であることを特徴とする請求 20 項1記載のパターンシート製造方法。

【請求項3】 前記型付け形成工程が、複数色のインク 層に対応する複数の基体それぞれに、複数色のインク層 それぞれに応じたパターンの凹部をもつ型付けを形成す る工程であり、

前記インク層形成工程が、前記複数の基体の型付けの凹 部に、各基体に応じた色のインクを注入し該インクを乾 燥させて各基体ごとに異なる色のインク層を形成する工 程であって、

前記転写工程は、前記シート上に、前記複数の基体上 の、各基体ごとに異なる色のインク層を順次に転写する 工程であることを特徴とする請求項1記載のパターンシ ート製造方法。

【請求項4】 前記インク層形成工程と前記転写工程と の間に、前記基体上に形成された型付けの凸部の、少な くともその高さを減ずる型付け減少工程を有することを 特徴とする請求項1記載のパターンシート製造方法。

【請求項5】 前記型付け形成工程が、基体上に、断面 が台形状の凸部をもつ型付けを形成する工程であること を特徴とする請求項1記載のパターンシート製造方法。 【請求項6】 前記転写工程の後に、前記シート上に形 成された複数色のインク層による多色パターンのうちの 不要部分にレーザ光を照射することにより該不要部分を 除去する工程を有することを特徴とする請求項1記載の パターンシート製造方法。

【請求項7】 前記型付け形成工程が、基体表面に、ス トライプ状もしくはマトリクス状の凹凸部をもつ型付け を形成する工程であることを特徴とする請求項1記載の パターンシート製造方法。

【請求項8】 所定の基体表面に所定パターンの凹凸部 50 る(ステップS14)という一連の工程を、RGBの3

をもつ型付けを形成する型付け形成部と、

前記型付けが形成された基体の、該型付けの凹部にイン クを注入し該インクを乾燥させて該凹部にインク層を形 成するインク層形成部と、

前記インク層が形成された基体を、所定のシートに該イ ンク層が該シート側を向くように重ね合わせて押圧する ことにより、上記基体上のインク層を該シート上に転写 する転写部とを備えたことを特徴とするパターンシート 製造装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、カラーフィルタ、 有機ELなどの電子ディスプレイ材料として用いられる パターンシート製造方法およびパターンシート製造装置 に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、カラーフィルタ、有機ELなどの 電子ディスプレイ用の材料として、透明シートの表面 に、RGB3色のミクロンオーダの微細なストライプ状 もしくはマトリクス状のパターンの厚さ数μ以下の着色 膜を形成したパターンシートが用いられている。

【0003】このパターンシートの製造方法として、次 のような種々の方法が提案されている。

【0004】1)顔料分散法…感光性レジストに顔料を 分散させたものを透明シート表面に塗布し、露光し、現 像してパターンを形成する(RGB各色計3回)。

【0005】2)レリーフ染色法…透明シート表面を感 光性レジストを使って所定の形状のパターンを形成した 後、その透明シートを染色液に浸漬して着色する(RG 30 B各色計3回)。

【0006】3)真空蒸着法…着色材粒子を加熱し蒸発 させ、マスクをかけた透明シート表面に付着させてパタ ーンを形成する(RGB各色計3回)。

【0007】4)電着法…透明電極を所定の形状のパタ ーンを形成しておき、その上に電着を3回繰り返して着 色パターンを作成する。

【0008】5)オフセット印刷法…顔料が分散された インキをオフセット印刷方式により透明シート表面に3 回印刷する。

40 【0009】上記の各方法のうち、顔料分散法によりカ ラーフィルタを製造する方法についてフローチャートを 参照しながら説明する。

【0010】図9は、従来のカラーフィルタ製造方法の フローチャートである。

【0011】図9に示すように、この方法は、先ず、透 明シート表面に、感光性レジストに顔料を分散させたも のを塗布し (ステップS11) た後、所定のパターンの 露光を行い、現像し(ステップS12)、次いでエッチ ングを行った (ステップS13) 後、レジストを除去す

3

色分繰り返す (ステップS15) ことにより、RGB3 色のパターンシートを得るというものである。

[0012]

【発明が解決しようとする課題】しかし、上記の各方法 には以下のような問題があり、パターンシートの製造方 法として満足すべき方法は確立されていない。

【0013】1. 顔料分散法、レリーフ染色法、および 電着法は、工程数が多く量産化に不向きである。

【0014】2. 真空蒸着法およびオフセット印刷法で は、大面積のパターンシートを製造することが難しい。 【0015】3. 真空蒸着法は、多額の設備費を必要と

【0016】4. 上記の各方法のうちには、インクに硬 化性樹脂など特別な薬品を添加する必要があるものがあ り、処方開発が必要である上、それらの特別な薬品によ る電子ディスプレイの性能面への影響が懸念される。

【0017】上記の各方法のうち、オフセット印刷法な どは、比較的欠点の少ない方法であるが、これらの印刷 法により1mm以下の微細な多色パターンを形成しよう とする場合、液体インクをシートに直接付着させると、 インクがシート上で濡れ拡がってしまい正確なパターン 形成が困難になるという問題がある。

【0018】そこで、インクの濡れ拡がりを抑制するた めに、硬化性インクを用いて印刷するという方法が提案 されているが、この方法では、インクに特別な薬品を添 加することになるので、製品の品質に何らかの影響を与 える恐れがあり、かつ、処方開発のコストを要するとい う問題がある。

【0019】一方、インクの濡れ拡がりを抑制するため に、製品となるシート表面に凹凸部をもつ型付けを形成 30 し、その型付けの凹部にインクを注入するという方法が 提案されている。凹凸部をもつ型付けの形成方法として は、スクリーン印刷法やサンドブラスト法などの方式が 知られているが、いずれも多くの工数がかかるため設備 費が嵩むという問題があり、また、型付けの凸部(以 下、型付けの凸部を「隔壁」と称することがある。)を 形成する材料を開発する必要があることなどから、低コ ストでの量産方式としては適していない。そこで、これ らに代わる方法として、例えば、特開平11-3540 18号公報には、ガラス基板上に塑性材料からなる薄膜 40 を形成しておき、複数の溝を有する成形ロールをガラス 基板に押し付けながら回転させてガラス基板上の薄膜に 複数の隔壁を成形し、その隔壁間の凹部にインクを注入 することにより、PDP (プラズマディスプレイパネ ル)を得る方法が開示されている。

【0020】また、特開平10-134705号公報に は、ストライプ状または格子状の微細パターンの溝を有 する、半硬化シリコーンゴムシートからなる成形型に隔 壁材料を埋め込む工程と、次にこの成形型をガラス基板 に重ね合わせる工程と、ガラス基板を成形型から脱型す 50 のインク層を順次に転写する工程であることも好ましい

る工程と、隔壁材料を完全硬化させる工程とを具えた、 微細パターン溝をガラス基板上に形成する方法が開示さ

【0021】しかし、これら2つの隔壁形成方法および パターン形成方法は、PDPの製造方法として、製品と なる基体の表面に隔壁を形成した後、隔壁で囲まれた凹 部にインクを注入し乾燥するという方法であり、製品1 枚ごとに、隔壁形成、インク注入、乾燥の各工程を実施 しなければならないため低コストのパターンシートを製 10 造することは難しく、さらに隔壁を必要としないパター ン形成には適さない。

【0022】本発明は、上記事情に鑑み、低コストでパ ターンシートを製造することのできるパターンシート製 造方法およびパターンシート製造装置を提供することを 目的とする。

[0023]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成する本発 明のパターンシート製造方法は、所定の基体表面に所定 パターンの凹凸部をもつ型付けを形成する型付け形成工 程と、上記型付けが形成された基体の、該型付けの凹部 にインクを注入しインクを乾燥させてその凹部にインク 層を形成するインク層形成工程と、上記インク層が形成 された基体を、所定のシートに、インク層がシート側を 向くように重ね合わせて押圧することにより、基体上の インク層をシート上に転写する転写工程とを有すること を特徴とする。

【0024】本発明のパターンシート製造方法によれ ば、従来のパターンシート製造方法よりも少ない工程数 で、低コストのパターンシートを製造することができ る.

【0025】ここで、上記型付け形成工程が、1つの基 体表面に、複数色のインク層に対応する凹部をもつ型付 けを形成する工程であり、上記インク層形成工程が、上 記1つの基体の、各色のインク層に対応した凹部に各色 のインクを注入し該各色のインクを乾燥させて該凹部に 各色のインク層を形成する工程であって、上記転写工程 は、上記シート上に、上記基体上の複数色のインク層を 転写する工程であることが好ましい。

【0026】本発明のパターンシート製造方法をこのよ うに構成した場合は、少ない工程数でパターンシートを 製造することができる。

【0027】また、上記型付け形成工程が、複数色のイ ンク層に対応する複数の基体それぞれに、複数色のイン ク層それぞれに応じたパターンの凹部をもつ型付け形成 する工程であり、上記インク層形成工程が、上記複数の 基体の型付け凹部に、各基体に応じた色のインクを注入 しそのインクを乾燥させて各基体ごとに異なる色のイン ク層を形成する工程であって、上記転写工程は、上記シ ート上に、上記複数の基体上の、各基体ごとに異なる色

態様である。

【0028】本発明のパターンシート製造方法をこのよ うに構成した場合も、少ない工程数でパターンシートを 製造することができる。

【0029】また、上記インク層形成工程と上記転写工 程との間に、上記基体上に形成された型付けの凸部の、 少なくともその高さを減ずる型付け減少工程を有するこ とも好ましい態様の一つである。

【0030】なお、この型付け減少工程の具体的な方法 としては、例えば型付けの凸部を押し潰す方法、または 10 その凸部を削り取る方法、またはその凸部を除去する方 法などを採用することができる。

【0031】本発明のパターンシート製造方法をこのよ うに構成した場合は、型付けの凸部の高さが製品品質に 悪影響を与える恐れがある場合にその影響を軽減するこ とができる。

【0032】また、上記型付け形成工程が、基体上に、 断面が台形状の凸部をもつ型付けを形成する工程である ことも好ましい態様の一つである。

【0033】本発明のパターンシート製造方法をこのよ 20 うに構成した場合は、型付け減少工程をいっそう円滑に 実施することができる。

【0034】また、上記転写工程の後に、上記シート上 に形成された複数色のインク層による多色パターンのう ちの不要部分にレーザ光を照射することにより該不要部 分を除去する工程を有することも好ましい態様の一つで ある。

【0035】本発明のパターンシート製造方法をこのよ うに構成した場合は、シート上のパターンを所望の形状 とすることができる。

【0036】さらに、上記型付け形成工程が、基体表面 に、ストライプ状もしくはマトリクス状の凸部をもつ型 付けを形成する工程であることも好ましい態様の一つで ある。

【0037】本発明のパターンシート製造方法をこのよ うに構成した場合は、少ない工程数で、所望の形状のパ ターンシートを製造することができる。

【0038】また、上記目的を達成する本発明のパター ンシート製造装置は、所定の基体表面に所定パターンの 凹凸部をもつ型付けを形成する型付け形成部と、上記型 40 付けが形成された基体の、該型付けの凹部にインクを注 入しそのインクを乾燥させてその凹部にインク層を形成 するインク層形成部と、上記インク層が形成された基体 を、所定のシートにそのインク層がシート側を向くよう に重ね合わせて押圧することにより、上記基体上のイン ク層をシート上に転写する転写部とを備えたことを特徴 とする。

【0039】本発明のパターンシート製造装置によれ ば、従来のパターンシート製造装置よりも工程数が少な く、低コストでパターンシートを製造することのできる 50 b , 16 c に対応するストライプ状のパターンが形成さ

パターンシート製造装置を得ることができる。

[0040]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態について 説明する。

【0041】図1は、本発明のパターンシート製造方法 の第1の実施形態のフローチャートである。

【0042】図1に示すように、先ず、所定の基体表面 に、所定パターンの凹凸部をもつ型付け(隔壁)を形成 する(ステップS01)。

【0043】次に、隔壁が形成された基体の、隔壁どう しの間に形成された液溜まり部にインクを注入しインク を乾燥させて液溜まり部にRGBの各色のインク層を形 成することによりRGBの各パターンを印刷する (ステ ップS02~S04)。

【0044】次に、RGBのインク層が形成された基体 を、所定のシートに重ね合わせて押圧することにより基 体上のRGBのインク層をシート上に転写する(ステッ プS05)。こうしてRGBパターンシートを製造する ことができる。

【0045】図2および図3は、本発明のパターンシー ト製造方法の第1の実施形態の工程図である。

【0046】先ず、図2(a)~図2(b)に示すよう に、基体10表面に所定パターンの凸部による隔壁11 を形成する(基体隔壁形成工程)ことにより、1つの基 体表面に、RGB3色のインク層に対応する液溜まり部 12を形成する。パターンは、ストライプ形状とする。 【0047】次に、図2(c)~図2(d)に示すよう に、1つの基体10上の、RGB3色のインク層に対応 した液溜まり部12に、RGB3色のインク13a, 1 30 3 b , 13 c をそれぞれ注入し、それらのインクを乾燥 させて各液溜まり部12にRGB3色のインク層14 a, 14b, 14cを形成する(インク層形成工程)。 インクの注入方式としては、スクリーン印刷法、ディス ペンサ法、もしくはインクジェット法等を採用すること ができる。

【0048】次に、図3(a)に示すように、表面にイ ンク層14a, 14b, 14cが形成された基体14 を、所定のシート15に、インク層14a, 14b, 1 4 c がシート15 側を向くように重ね合わせ、押圧装置 19a, 19bで押圧することにより、基体14上のイ ンク層14a, 14b, 14cをシート15上に転写す る(転写工程)。シート材としては、PC(ポリカーボ ネート)、PP(ポリプロピレン)、ポリウレタン、P ET (ポリエチレンテレフタレート) などの樹脂やガラ ス基板などの材料を用いることができる。転写方式とし ては、ホットプレス法、硬化性樹脂法もしくはキャステ ィング法等を採用することができる。

【0049】こうして、図3(b)に示すように、1枚 の透明シート表面にRGB3色のインク層16a.16

れたパターンシート16が製造される。

【0050】ここで、フラットに近い表面形状を有する パターン基体を製造しようとする場合は、以下のような 方法を採用することができる。

【0051】図4は、フラットに近い表面形状を有する パターン基体を製造する場合の工程図である。

【0052】上記図2(d)に示したパターンの基体1 4を用い、インク層形成工程と転写工程との間に、図4 (a) に示すように、押潰し部材17により隔壁11の 高さを減ずる隔壁減少工程を付け加えることにより、図 10 4 (b) に示すように、高さの低い隔壁11'を有する パターンの基体18を得ることができる。

【0053】隔壁減少工程としては、上記方法以外に も、例えば、形状記憶特性のある樹脂基体を用いて加熱 下で基体隔壁形成を行い、インク注入後に再度加熱して 元の形状に戻すことにより、フラットに近い表面形状を 有する基体を得ることができる。また、レーザ照射等に より隔壁を削り取るという方法によってもフラットに近 い表面形状を有する基体を得ることができる。

【0054】次に、第1の実施形態における工程の詳細 20 について説明する。

【0055】図5は、第1の実施形態における工程図で

【0056】先ず、RGB3種類の顛料に、それぞれ、 バインダとアルコールと塗布助剤とを混合し、分散させ て、RGB3種類のインクを作製する。

【0057】次に、ホットプレス装置を用いて、図5 (a) に示すように、厚さ300µ、面積20cm×1 5cmのポリウレタンの基体20表面に、上底10 µ、 下底30μ、高さ30μの断面が台形状の凸部による複 30 数の隔壁21を形成することにより、それら隔壁21 と、隔壁21どうしの間に形成された幅200μの液溜 まり部22とによるストライプ状のパターンを形成する (基体隔壁形成工程)。

【0058】ここで、基体材料としては、フィルム状、 もしくはシート状の樹脂、金属またはガラス製の基板に 別の樹脂を貼り合わせたもの等を使用することができ る。樹脂としては、PP(ポリプロピレン)のほかに、 例えば、PC(ポリカーボネート)、ポリウレタンなど を用いることができる。

【0059】次に、図5(b)に示すように、隔壁21 が形成された基体20の、隔壁21どうしの間に形成さ れた複数の液溜まり部22に、スクリーン印刷法によ り、RGB3色のインクをそれぞれ注入し、それらのイ ンクを乾燥させて、液溜まり部22に、RGBのインク 層23a, 23b, 23cを形成する(インク層形成工 程)。インクの注入方式としては、スクリーン印刷法の ほかに、ディスペンサ法、インクジェット法等を採用す ることもできる。このインク層形成工程では、1つの液 溜まり部22に各1色ずつインクを注入することによ

り、RGB3色のインク層23a, 23b, 23cによ るRGBのストライプパターンが形成される。

【0060】次に、図5(c)に示すように、基体23 上の隔壁21を、ホットプレス装置等により押し潰し て、幅約60μ、高さ約10μの大きさの隔壁21'に 圧縮する.次に、図5(d)に示すように、この圧縮さ れた隔壁を有する基体24を、ガラス基板25に転写す ることにより、幅約200μ、間隔約30μのRGBの ストライプ状のパターン25a, 25b, 25cを有す る最終製品のパターンシート25を作製する。このとき の転写圧力は5kg/cm²、ロール温度は150℃、 送り速度は2m/minに設定する。

【0061】次に、本発明の第2の実施形態について説 明する。

【0062】図6は、本発明のパターンシート製造方法 の第2の実施形態の工程図である。

【0063】先ず、上記の第1の実施形態と同様、RG B3種類のインクを作製し、次に、図6(a)に示すよ うに、PP基体20表面に、上底200μ、下底240 μ、高さ30μの断面台形状の凸部による複数の隔壁2 1と、それら隔壁21どうしの間に形成された幅100 μの液溜まり部22とによるストライプ状のパターンを 形成して(基体隔壁形成工程)、3枚のパターン基体を 作製する。

【0064】次に、図6(b)に示すように、こうして 作製された3枚のパターン基体のストライプ形状の各液 溜まり部22に、スクリーン印刷法により、それぞれR GBのインクを注入し、乾燥して、RGBのインク層2 3a, 23b, 23cを有するRGB3種類のパターン 基体24a, 24b, 24cを作製する。

【0065】次に、このRGB3種類のパターン基体2 4a,24b,24cをガラス基板に重ねて、ガラス基 板に連続で転写することにより、図6(c)に示すよう に、表面にRGB3種類のパターン25a,25b,2 5cを有する最終製品のパターンシート25を作製す る。このとき、RGB各パターン25a, 25b, 25 cのストライプが120µ間隔になるように位置合せを する。転写圧力は5 k g/c m²、ロール温度は150 ℃、送り速度は2m/minに設定する。

【0066】さらに、図6(d)に示すように、ストラ イプパターンの配列方向に対して直角方向にレーザ光を 照射することにより各ストライプパターンに幅20μの 切り込みを作り、20μの間隔で100μ角のインク層 が配列されてなるマトリクス状のパターンシート26を 形成する。

【0067】なお、このように、ストライプパターンを 転写した後のパターンシートからレーザによりマトリク ス状のパターンシートを形成する代わりに、隔壁形成工 程の段階で、基体表面にマトリクス状の隔壁を形成し、 50 液溜まり部にインクを注入し、乾燥した後、シートに転

q

写することにより、図6(d)に示すようなマトリクス 状のパターンシート26を形成するようにしてもよい。 【0068】次に、本発明のパターンシート製造装置の 一実施形態について説明する。

【0069】図7は、本発明のパターンシート製造装置の一実施形態の概略構成図であり、図8は、図7に示したパターンシート製造装置に用いられるパターンロールの断面図である。

【0070】図7に示すように、このパターンシート製造装置は、隔壁形成部30と、RGB3色分のインク層 10形成部33,34,35と、転写部36とを備えている。

【0071】隔壁形成部30は、矢印B方向に回転するパターンロール31とこれに対向して配置された対向ロール32とからなり、矢印A方向に搬送される基体40表面に所定パターンの隔壁を形成する。

【0072】図8に示すように、パターンロール31の したこと 外周面には、円周方向に延びる環状の凸部31aおよび 工程数が 凹部31bが形成されており、このパターンロール31 ことのての隔壁31aおよび凹部31bにより、基体40表面に 20 できる。 所定パターンの液溜まり部が形成される。 【図面の

【0073】インク層形成部33は、こうして形成された基体40上の液溜まり部に、R色のインクを注入するR印刷部33aと、そのインクを乾燥させるR乾燥部33bとからなり、上記液溜まり部の所定部分にR色ののインク層を形成する。同様に、G色のインクを注入するG印刷部34aと、そのインクを乾燥させるG乾燥部34bとからなるインク層形成部34、およびB色のインクを注入するB的刷部35aと、そのインクを乾燥させるB乾燥部35bとからなるインク層形成部35により、上記液溜まり部の所定部分にG色およびB色のインク層を形成する。基体40は基体送出しロール38aにより転写部36に送られる。

【0074】転写部36は、転写ロール36aおよび対向ロール36bからなり、転写ロール36aと対向ロール36bとのニップ部39に供給される、表面にインク層が形成された基体40を、同じタイミングでニップ部39に供給されるシート37に重ね合わせて押圧することにより、基体40上のRGBの各インク層はシート37上に転写され、シート37上に所望のRGBパターン40が形成される。

【0075】転写を終了した基体40は基体巻取りロール38bにより巻き取られる。

【0076】なお、この実施形態では、図8に示したパターンロールにより、ストライプ状のパターンシートを製造する例を示したが、このパターンロール31として、外周面にマトリックス状のパターンを有するパターンロールを用いることにより、マトリックス状のパターンシート(図6(d)参照)を製造することもできる。【0077】

【発明の効果】以上、説明したように、本発明のパターンシート製造方法を、基体表面に所定パターンの隔壁を形成し、隔壁どうしの間に形成された液溜まり部にインクを注入しインクを乾燥させて液溜まり部にインク層を形成し、その基体を、所定のシートに重ね合わせて押圧することにより、基体上のインク層をシート上に転写するように構成したことにより、従来のパターンシート製造方法よりも低コストでパターンシートを製造すること

1.0

【0078】また、本発明のパターンシート製造装置を、基体表面に所定パターンの隔壁を形成する隔壁(型付け)形成部と、隔壁どうしの間に形成された液溜まり部にインクを注入しインクを乾燥させて液溜まり部にインク層を形成するインク層形成部と、その基体を、所定のシートに重ね合わせて押圧することにより、基体上のインク層をシート上に転写する転写部とを備えた構成としたことにより、従来のパターンシート製造装置よりも工程数が少なく、低コストでパターンシートを製造することのできるパターンシート製造装置を実現することができる

【図面の簡単な説明】

ができる。

【図1】本発明のパターンシート製造方法の第1の実施 形態のフローチャートである。

【図2】本発明のパターンシート製造方法の第1の実施 形態の工程図である。

【図3】本発明のパターンシート製造方法の第1の実施 形態の工程図である。

【図4】フラットに近い表面形状を有するパターン基体 を製造する場合の工程図である。

30 【図5】第1の実施形態における工程図である。

【図6】本発明のパターンシート製造方法の第2の実施 形態の工程図である。

【図7】本発明のパターンシート製造装置の一実施形態 の概略構成図である。

【図8】図7に示したパターンシート製造装置に用いられるパターンロールの断面図である。

【図9】従来のカラーフィルタ製造方法のフローチャートである。

【符号の説明】

0 10 基体

11,11' 隔壁

12 液溜まり部

13a, 13b, 13c インク

14 基体

14a, 14b, 14c インク層

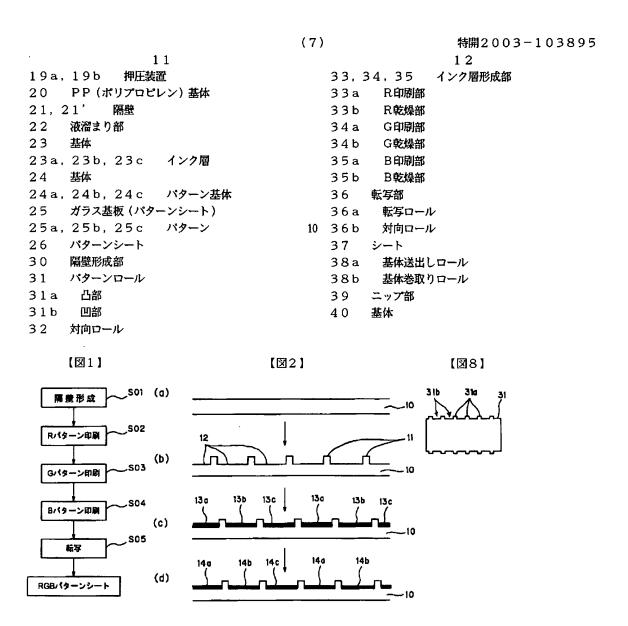
15 シート

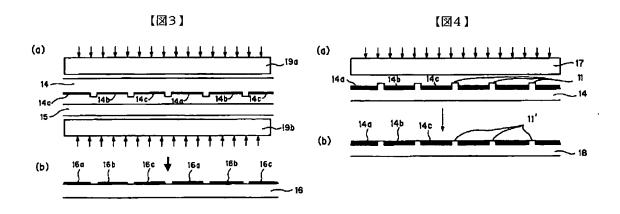
16 パターンシート

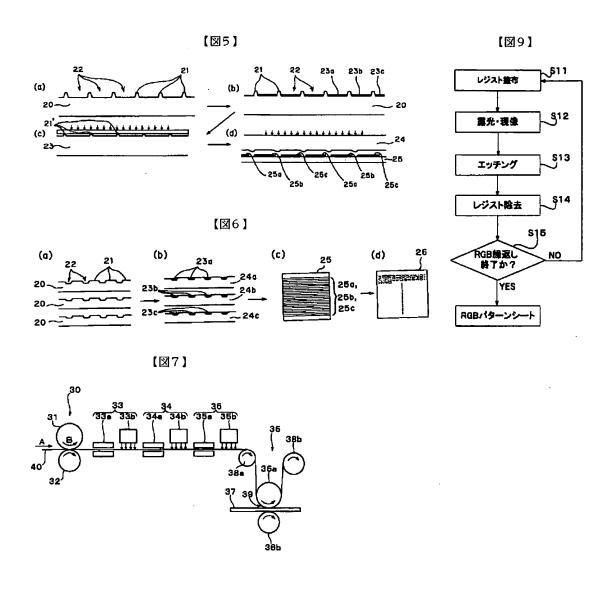
16a, 16b, 16c インク層

17 押潰し部材

50 18 パターン基体







フロントページの続き

(72)発明者 気賀沢 忠宏 静岡県富士宮市大中里200番地 富士写真 フイルム株式会社内 (72)発明者 勝本 隆一 静岡県富士宮市大中里200番地 富士写真 フイルム株式会社内

F ターム(参考) 2H048 BA43 BA64 BB02 BB24 BB42 2H113 AA01 AA02 AA04 BA22 BB09 BB22 CA17 FA00 FA28 FA42